

公益財団法人 東洋合成記念財団

(公財) 東洋合成記念財団は平成 29 年度の研究助成の募集を行います。詳細は下記 HP をご参照、あるいは下記連絡先にお問い合わせ下さい。

1. 募集要項

(1) 助成テーマ

- ・電子材料に使用可能な感光性有機化合物、感光性樹脂及びリソグラフィ関連材料に関する研究
- ・新規触媒の開発及びそれを用いた有機合成反応に関する研究
- ・有機化合物の分離精製技術に関する研究

(2) 対象者

国内の大学または学術研究機関に常勤する者で、研究を主体的に行っている 45 歳以下の研究者

(3) 募集期間

平成 28 年 11 月 1 日～12 月 22 日

※助成先の選考については、選考委員会の選考を経て決定いたします。

2. 助成内容

- (1) 助成金額 200 万円/件
- (2) 助成件数 2 件

3. 連絡先

公益財団法人 東洋合成記念財団

担当 坂間

電 話 : 03-5822-6175

住 所 : 市川市上妙典 1603 番地

H P : www.tgcfnd.or.jp

e-mail : y_sakama@toyogosei.co.jp